(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-531660 (P2002-531660A)

(43)公表日 平成14年9月24日(2002.9.24)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 0 8 L 101/00		C 0 8 L 101/00	4F071
C 0 8 J 5/00	CER	C08J 5/00	CER 4J002
	CEZ		CEZ 5G301
C 0 8 K 3/04		C08K 3/04	
3/08	•	3/08	
	審査請求	未請求 予備審査請求 有	(全 41 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-586810(P2000-586810)	(71)出願人 呉羽化学工業	株式会社
(86) (22)出顧日	平成11年12月8日(1999.12.8)	東京都中央区	日本橋堀留町1丁目9番11号
(85)翻訳文提出日	平成13年6月6日(2001.6.6)	(72)発明者 西畑 直光	
(86)国際出願番号	PCT/JP99/06870	福島県いわき	市錦町落合16 呉羽化学工業
(87)国際公開番号	WO00/34369	株式会社錦籠	合研究所内
(87)国際公開日	平成12年6月15日(2000.6.15)	(72)発明者 大内 清美	
(31)優先権主張番号	特願平10-349932	福島県いわき	市錦町落合16 呉羽化学工業
(32)優先日	平成10年12月9日(1998.12.9)	株式会社錦籠	合研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 多田 正人	
(31)優先権主張番号	特願平11-285004	福島県いわき	市錦町落合16 呉羽化学工業
(32)優先日	平成11年10月6日(1999.10.6)	株式会社錦緞	合研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(74)代理人 弁理士 西川	
			最終頁に続く
		l .	

(54) 【発明の名称】 合成樹脂組成物

(57)【要約】

合成樹脂(A)、炭素前駆体(B)、及び体積抵抗率10² Q・c m未満の非繊維状導電性充填材及び金属繊維状物からなる群より選ばれる少なくとも一種の導電性充填材(C)を含有する半導電性の合成樹脂組成物、並びに、合成樹脂(A)、炭素前駆体(B)、及び炭素繊維(E)を含有する半導電性の合成樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 合成樹脂(A) $40\sim98.5$ 重量%、体積抵抗率が $10^{2}\sim10^{10}$ Ω ・c mの炭素前駆体(B) $1\sim40$ 重量%、及び体積抵抗率が 10^{2} Ω ・c m未満の非繊維状導電性充填材及び金属繊維状物からなる群より選ばれる少くとも一種の導電性充填材(C) $0.5\sim30$ 重量%を含有する合成樹脂組成物。

【請求項2】 合成樹脂(A) が、熱可塑性ポリエステル、ポリアリーレンスルフィド、ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアセタール、及びフッ素樹脂からなる群より選ばれる少なくとも一種である請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項3】 炭素前駆体(B) が、有機物質を不活性雰囲気中で焼成して得られた焼成体である請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項4】 炭素前駆体(B) が、粒状または繊維状のものである請求項1 記載の合成樹脂組成物。

【請求項5】 炭素前駆体(B) の炭素含有量が80~97重量%である請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項6】 導電性充填材(C) が、黒鉛及び導電性カーボンブラックからなる群より選ばれる少なくとも一種の導電性充填材である請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項7】 合成樹脂組成物の体積抵抗率が 10^{5} $\sim 10^{13}$ Ω · c m である請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項8】 その他の充填材(D) 0~60重量%をさらに含有する請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項9】 その他の充填材(D) が、ガラス繊維、タルク、炭酸カルシウムまたはこれらの混合物である請求項8記載の合成樹脂組成物。

【請求項10】 合成樹脂(A) 46~98.5重量%、体積抵抗率が10~~10 Ω・c mの炭素前駆体(B) 1~40重量%、及び体積抵抗率が10 Ω・c m未満の導電性充填材(C) 0.5~14重量%を含有する請求項1記載の合成樹脂組成物。

【請求項11】 前記請求項1~10のいずれか1項に記載の合成樹脂組成

物を成形してなる成形物。

【請求項12】 外層の体積抵抗率が 10^{5} $\sim 10^{13}$ Ω ・c mで、内部の体積抵抗率が 0.1×10^{5} Ω ・c m以上、 10^{5} Ω ・c m未満である請求項11 記載の成形物。

【請求項13】 合成樹脂(A) 46~98.5重量%、体積抵抗率が10² ~10¹⁰ Ω・c mの炭素前駆体(B) 1~40重量%、及び体積抵抗率が10² Ω・c m未満の炭素繊維(E) 0.5~14重量%を含有する合成樹脂組成物。

【請求項14】 合成樹脂(A) が、熱可塑性ポリエステル、ポリアリーレンスルフィド、ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアセタール、及びフッ素樹脂からなる群より選ばれる少なくとも一種である請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項15】 炭素前駆体(B) が、有機物質を不活性雰囲気中で焼成して得られた焼成体である請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項16】 炭素前駆体(B) が、粒状または繊維状のものである請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項17】 炭素前駆体(B) の炭素含有量が80~97重量%である請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項18】 炭素繊維(E) が、ポリアクリロニトリル系炭素繊維、ピッチ系炭素繊維、またはこれらの混合物である請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項19】 炭素繊維(E) が、ポリアクリロニトリル系炭素繊維である 請求項18記載の合成樹脂組成物。

【請求項20】 その他の充填材(D) 0~60重量%をさらに含有する請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項21】 その他の充填材(D) が、ガラス繊維、タルク、炭酸カルシウムまたはこれらの混合物である請求項20記載の合成樹脂組成物。

【請求項22】 合成樹脂組成物の表面抵抗率が 10° $\sim 10^{\circ}$ Ω である請求項13記載の合成樹脂組成物。

【請求項23】 前記請求項13~22のいずれか1項に記載の合成樹脂組成物を成形してなる成形物。

【請求項24】 ウェーハ、半導体素子、電子部品、または情報記録媒体用のキャリアである請求項23記載の成形物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

技術分野

本発明は、合成樹脂組成物に関し、さらに詳しくは、体積抵抗率が半導電性領域にあり、この領域内で体積抵抗率を所望の値に厳密に制御することが可能で、かつ、体積抵抗率の再現性が良好であり、さらには、溶融成形による体積抵抗率の変動が少ない合成樹脂組成物に関する。

[0002]

また、本発明は、このような合成樹脂組成物を成形してなる成形物に関する。 本発明の合成樹脂組成物及びその成形物は、静電気の制御、帯電防止、電磁波シ ールド、塵埃吸着防止などが要求される広範な分野に好適に適用することができ る。

[0003]

さらに、本発明は、表面抵抗率を半導電性領域に厳密に制御することができ、表面抵抗率の場所によるバラツキが小さく、しかも機械的物性に優れた合成樹脂組成物に関する。本発明の合成樹脂組成物は、表面抵抗率が $10^5\sim 10^{12}~\Omega$ ($=\Omega/\Box$)で、機械的物性に優れ、かつ、不純物の滲み出しが極めて少ない成形物に成形することができるので、ウェーハを運搬または保管するための容器であるキャリアボックスなどのキャリア用成形材料として好適である。

[0004]

背景技術

体積抵抗率が 10^5 ~ 10^{13} Ω ・cmの範囲内の樹脂材料は、体積抵抗率が絶縁体と金属導体との中間に位置するため、一般に半導電性樹脂材料(半導電性プラスチック)と呼ばれている。このような半導電性樹脂材料は、帯電防止性、塵埃吸着防止性、電磁波シールド性などの特性を生かして、例えば、電子部品包装用フィルム、OA機器外装材などとして広範な分野に適用されている。また、半導電性樹脂材料は、静電気の制御が要求される分野、例えば、電子写真複写機や静電記録装置などの画像形成装置における帯電ロール、帯電ベルト、除電ベルトなどの帯電部材の樹脂材料として使用されている。

[0005]

半導電性樹脂材料としては、合成樹脂自体が半導電性であるものもあるが、その多くは、絶縁体である合成樹脂に導電性カーボンブラックや金属粉末、金属繊維、炭素繊維などの導電性充填材を配合することにより、半導電性を付与した合成樹脂組成物である。ところが、合成樹脂に導電性充填材を配合した合成樹脂組成物は、その体積抵抗率が合成樹脂中での導電性充填材の分散状態と充填量に依存するため、(1) 導電性充填材の配合割合のわずかの変化でも、体積抵抗率が大幅に変化する、(2) 体積抵抗率の分布が均一ではなく、場所による体積抵抗率のバラツキが大きい、(3) 合成樹脂組成物を溶融成形すると、体積抵抗率が大きく変動する、(4) 半導電性領域の体積抵抗率を得るのに、大量の導電性充填材の充填が必要であり、その結果、合成樹脂組成物の成形加工性や機械的強度が低下したり、硬度が高くなり過ぎる、などの問題があった。したがって、導電性充填材を配合する方法では、所望の体積抵抗率を有する合成樹脂組成物及びその成形物を再現性よく得ることが極めて困難であった。

[0006]

より具体的に説明すると、合成樹脂と導電性充填材とを混合して樹脂組成物を製造する場合、両者の体積抵抗率が大きくかけ離れており、かつ、導電性の発現(体積抵抗率の低下)が導電性充填材の分散状態と充填量に依拠しているため、得られる合成樹脂組成物の体積抵抗率は、導電性充填材の含有量の変化に対して急激に変化しやすい。特に、合成樹脂組成物の体積抵抗率が10°~10°Ω・cmの半導電性領域において、導電性充填材の含有量の変化に対する合成樹脂組成物の体積抵抗率の変化が急激である。また、導電性充填材が均一に分散していないと、場所による体積抵抗率のバラツキが大きくなる。したがって、10°~10°Ω・cmの範囲内の体積抵抗率をもつ合成樹脂組成物を安定的に再現性よく製造することは、非常に困難であった。

[0007]

DBP吸油量が高い導電性カーボンブラックを合成樹脂に含有させた合成樹脂組成物や、ある種の黒鉛を含有させた合成樹脂組成物では、使用原料及び加工条件の厳密な管理により、 10^5 ~ 10^5 ②・ 10^5 2 · 10^5

有する合成樹脂組成物をある程度の確率で得ることができる。

[0008]

しかしながら、この合成樹脂組成物は、体積抵抗率の再現性が充分ではなく、 しかも、この合成樹脂組成物を射出成形などの溶融成形法により成形物に成形し た場合に、体積抵抗率が大きく変動するという問題があった。さらに、この合成 樹脂組成物から得られた成形物は、使用している間に体積抵抗率が変化するとい う問題があった。

[0009]

ウェーハ、半導体素子(IC、LSIなど)、電子部品(半導体ディバイス、 回路部品、機能部品など)、情報記録媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)な どを搬送または保管するために、キャリアボックスなどの各種形状のキャリアが 使用されている。キャリアは、一般に合成樹脂材料を用いて形成されている。こ のようなキャリアは、適度の表面抵抗率を有し、不純物の滲み出しやガスの放出 などによりウェーハなどを汚染することがなく、機械的強度にも優れることが要 求される。また、キャリアは、多くの場合、耐水性、耐熱性、耐薬品性などに優 れることが求められる。

[0010]

[0011]

一方、表面抵抗率が10 Ω 未満のキャリアを使用すると、該キャリアに、感電、漏電または帯電していた電子部品が接触した際に、急激な放電が起こり、半導体素子などが容易に損傷してしまう。このように、ウェーハ、半導体素子、電子部品、情報記録媒体などを静電気から保護し、塵埃等を寄せ付けず適切なクリーン度を保つには、キャリアの表面抵抗率を 10^5 $\sim 10^{12}$ Ω の範囲内に厳密に制御することが必要である。

[0012]

合成樹脂自体は、一般に絶縁体であるため、その成形物の表面抵抗率を下げる 方法として、例えば、(1) 成形物の表面に帯電防止剤を塗布する方法、(2) 合成 樹脂に帯電防止剤を練り込んだ樹脂組成物を用いて成形する方法、(3) 合成樹脂 に導電性カーボンブラックなどの導電性充填材を配合した樹脂組成物を用いて成 形する方法などが知られている。しかし、成形物の表面に帯電防止剤を塗布する 方法は、拭いたり洗浄したりすることにより、帯電防止剤が簡単に除去される。 しかも、帯電防止剤の付着による半導体素子などの汚染の問題がある。

[0013]

合成樹脂に帯電防止剤を練り込む方法は、成形物の表面に滲み出た帯電防止剤が水洗、摩擦などにより除去されると、帯電防止性が失われやすい。しかも、成形物の表面にブリードアウトした帯電防止剤が半導体素子などを汚染したり、あるいは、塵埃などを粘着して、半導体素子などを汚染する。また、帯電防止剤は、溶出や揮発により、周囲の環境を汚染する。

[0014]

合成樹脂に導電性充填材を配合する方法によれば、半導体素子などを汚染することのないキャリアを製造することができる。ところが、この方法は、前述の如き問題点を有している。すなわち、導電性充填材と合成樹脂とは体積抵抗率が大きくかけ離れており、しかも導電性の発現が導電性充填材の分散状態に依存しているため、樹脂組成物の体積抵抗率は、導電性充填材の含有量の僅かの変化によっても急激に変化し、成形物の表面抵抗率も急激に変化する。

[0015]

特にウェーハキャリアなどのキャリアにおいて要求される表面抵抗率の領域に

おいて、導電性充填材の含有量の変化に伴う成形物の表面抵抗率の変化が急激である。また、導電性充填材が合成樹脂中に均一に分散していないと、成形物の場所による表面抵抗率のバラツキが大きくなる。そのため、導電性充填材を含有する合成樹脂組成物を用いて、表面抵抗率を10°~10°Ωの範囲の中の所望の表面抵抗率値に正確に制御し、かつ、どの箇所をとっても一定の帯電特性を示すキャリアなどの成形物を安定して製造することが困難であった。また、近年のシリコンウェーハや半導体素子などの大型化に伴い、キャリアには、その使用中に従来よりも高い応力がかかるため、クリープ特性、弾性率、強度などにも改善が求められている。しかしながら、従来技術では、これらの諸要求を満足させることが困難であった。

[0016]

特開平9-87418号公報には、合成樹脂と炭素前駆体粒子からなる合成樹脂組成物が開示されているが、合成樹脂と炭素前駆体粒子だけでは、体積抵抗率を10°~10°Ω・cmの範囲内にするために、大量の炭素前駆体粒子の充填が必要であり、その結果、得られる合成樹脂組成物の成形加工時の溶融流動性や機械的強度が大幅に低下してしまうという問題があった。また、該公報に記載の合成樹脂組成物において、炭素繊維を比較的多量に含有させたものは、表面抵抗率の場所によるバラツキが大きいものである。

[0017]

発明の開示

本発明の目的は、体積抵抗率を半導電性領域内の所望の値に厳密に制御することが可能で、かつ、体積抵抗率の再現性が良好であり、さらには、溶融成形による体積抵抗率の変動が少ない合成樹脂組成物を提供することにある。

[0018]

また、本発明の目的は、必要に応じて、成形物の外層(表面部分)と内部とで体積抵抗率を所望の範囲内で異なるように制御することができる合成樹脂組成物を提供することにある。

[0019]

本発明の他の目的は、このような合成樹脂組成物を成形してなる成形物を提供

することにある。

[0020]

さらに、本発明の目的は、表面抵抗率を半導電性領域の所望の値に制御することが可能で、かつ、表面抵抗率の再現性が良好であり、さらには、機械的特性に優れ、不純物の滲み出しも極めて少ない合成樹脂組成物を提供することにある。

[0021]

本発明のさらなる他の目的は、表面抵抗率が半導電性領域にあり、機械的物性に優れ、不純物の滲み出しが極めて少ない合成樹脂成形物を提供することにある

[0022]

特に本発明の目的は、表面抵抗率が 10^{5} $\sim 10^{12}$ Ω (= Ω / \square) の範囲にあり、場所による表面抵抗率のバラツキが小さく、機械的物性に優れ、かつ、不純物の滲み出しが極めて少ないウェーハキャリアなどのキャリアを提供することにある。

[0023]

本発明者らは、前記従来技術の問題点を克服するために鋭意研究した結果、合成樹脂に、体積抵抗率が $10^2 \sim 10^{10} \Omega \cdot c$ mの炭素前駆体と、体積抵抗率が $10^2 \Omega \cdot c$ m未満の非繊維状導電性充填材及び/または金属繊維状物(以下、「導電性充填材」という)とを特定の割合で組み合わせて配合し、合成樹脂組成物(1)とすることにより、前記目的を達成できることを見いだした。この合成樹脂組成物(1)は、体積抵抗率を $10^5 \sim 10^{13} \Omega \cdot c$ mの範囲内の所望の値に厳密にコントロールすることが可能であり、かつ、体積抵抗率の再現性に優れ、さらには、射出成形や押出成形などの溶融成形加工条件下での体積抵抗率の変動が小さいという特徴を有している。

[0024]

本発明の合成樹脂組成物(1) は、炭素前駆体と導電性充填材の種類や配合割合などを調整することにより、成形物の外層と内部の体積抵抗率を変化させることができ、それによって、例えば、成形物の外層を半導電性領域の体積抵抗率とし、内部を導電性領域(通常、 0.1×10^{1} $\Omega\cdot cm$ 以上、 10^{5} $\Omega\cdot cm$ 未満

)の体積抵抗率とすることも可能である。外層と内部で体積抵抗率が異なる成形物は、例えば、電磁波シールド部材として有用である。本発明の合成樹脂組成物(1)は、導電性充填材の配合割合または炭素前駆体と導電性充填材との合計の配合割合が比較的小さくても、半導電性領域の体積抵抗率を達成することができる

[0025]

さらに、本発明者らは、合成樹脂に、前記炭素前駆体と、体積抵抗率が10 Ω・cm未満の炭素繊維とを特定の割合で組み合わせて配合した合成樹脂組成物(2)により、表面抵抗率を半導電性領域の所望の値に厳密に制御することが可能であることを見いだした。炭素繊維を比較的小割合で配合することにより、合成樹脂組成物を成形物とした場合に、場所による表面抵抗率のバラツキが極めて小さな成形物を得ることができる。また、炭素繊維を配合することにより、曲げ弾性率などの機械的特性を改善することもできる。

[0026]

本発明の合成樹脂組成物(2) は、ガスの放出や金属その他の不純物の滲み出しを極めて少なくすることができる。本発明の合成樹脂組成物(2) は、半導電性領域の表面抵抗率が要求される広範な分野における各種成形物とすることができるが、特にウェーハ、半導体素子、電子部品、または情報記録媒体用のキャリアとしての用途に好適である。

本発明は、これらの知見に基づいて、完成するに至ったものである。

[0027]

本発明によれば、合成樹脂(A) $40\sim98.5$ 重量%、体積抵抗率が 10^{2} ~ 10^{10} Ω・c mの炭素前駆体(B) $1\sim40$ 重量%、及び体積抵抗率が 10^{2} Ω・c m未満の非繊維状導電性充填材及び金属繊維状物からなる群より選ばれる少くとも一種の導電性充填材(C) $0.5\sim30$ 重量%を含有する合成樹脂組成物が提供される。

[0028]

また、本発明によれば、合成樹脂(A) $46\sim98.5$ 重量%、体積抵抗率が 1 0 ~10 Ω · c m の 炭素前駆体(B) $1\sim40$ 重量%、及び体積抵抗率が 10

 Ω ・c m未満の炭素繊維(E) 0. 5~14重量%を含有する合成樹脂組成物が提供される。

[0029]

発明を実施するための最良の形態

1. 合成樹脂

本発明で使用する合成樹脂は、特に限定されず、例えば、ポリアミド、ポリアセタール、熱可塑性ポリエステル(例えば、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート)、ポリオレフィン(例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリイソブチレン)、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリーpーキシレン、ポリカーボネート、変性ポリフェニレンエーテル、ポリウレタン、ポリジメチルシロキサン、ポリスチレン、ABS樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリフェニレンスルフィド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィドスルホン、ポリエーテルートリル、全芳香族ポリエステル、フッ素樹脂、ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリイミド、ポリアミノビスマレイミド、ジアリルテレフタレート樹脂、トリアジン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、これらの変性物が挙げられる。

[0030]

フッ素樹脂としては、テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン共 重合体(FEP)、テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエー テル共重合体(PFA)、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリフッ化ビニリ デン(PVDF)、フッ化ビニリデン/ヘキサフルオロプロピレン/テトラフル オロエチレン共重合体、ポリフッ化ビニル、エチレン/テトラフルオロエチレン 共重合体などが挙げられる。

[0031]

これらの合成樹脂の中でも熱可塑性樹脂が好ましく、耐熱性の点からは、結晶 融解温度が100℃以上の結晶性樹脂、並びにガラス転移温度が100℃以上の 非晶性樹脂がより好ましい。

[0032]

特に好ましい熱可塑性樹脂としては、ポリブチレンテレフタレーなどの熱可塑性ポリエステル、ポリフェニレンスルフィド (PPS) に代表されるポリアリーレンスルフィド、ポリプロピレン (PP) やポリエチレン (PE) などのポリオレフィン、ポリカーボネート (PC)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリアセタール (ポリオキシメチレン; POM)、PFAなどのフッ素樹脂などが挙げられる。

[0033]

これらの合成樹脂は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。ウェーハキャリアなどのキャリアには、揮発ガスの放出や金属の溶出が極めて少ないことが要求されるので、合成樹脂組成物をキャリアの用途に使用する場合には、揮発ガス及び金属溶出に配慮して製造され、精製された合成樹脂を用いることが望ましい。

[0034]

2. 炭素前駆体

本発明で使用する体積抵抗率が 10^2 ~ 10^6 Ω ・c mの範囲にある炭素前駆体は、有機物質を不活性雰囲気中、400~900 $\mathbb C$ の温度で焼成することにより得ることができる。このような炭素前駆体は、例えば、(i) 石油タール、石油ピッチ、石炭タール、石炭ピッチ等のタールまたはピッチを加熱し、芳香族化と重縮合を行い、必要に応じて、酸化雰囲気中において酸化・不融化し、さらに不活性雰囲気において加熱・焼成する方法、(ii)ポリアクリルニトリル、ポリ塩化ビニル等の熱可塑性樹脂を酸化雰囲気中において不融化し、さらに不活性雰囲気中で加熱・焼成する方法、(iii) フェノール樹脂、フラン樹脂等の熱硬化性樹脂を加熱硬化後、不活性雰囲気中で加熱・焼成する方法などにより製造することができる。炭素前駆体とは、これらの処理によって、炭素の含有量が97重量%以下の完全には炭素化していない物質を意味する。

[0035]

有機物を不活性雰囲気中で加熱・焼成すると、焼成温度が上昇するにつれて、 得られる焼成体の炭素含有量が上昇する。炭素前駆体の炭素含有量は、焼成温度 を適正に設定することによって、容易に制御することができる。本発明で使用する炭素前駆体は、炭素含有量が通常80~97重量%、好ましくは85~95%の完全に炭化していない状態の炭素前駆体であることが好ましい。

[0036]

炭素前駆体の炭素含有量が少なすぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率及び表面抵抗率が大きくなり、これらの値を所望の範囲内に制御することが困難になる。炭素前駆体の炭素含有量が多すぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率及び表面抵抗率が小さくなりすぎ、しかも炭素前駆体の配合量の僅かな変化でも体積抵抗率及び表面抵抗率が急激に変化しやすくなる。したがって、炭素含有量が前記の範囲外の炭素前駆体を用いると、所望の範囲の体積抵抗率や表面抵抗率を有する成形物を、安定して再現性良く製造することが困難となる。炭素前駆体の体積抵抗率は、好ましくは10°~10°Ω・cm、より好ましくは10°~10°Ω・cmである。

[0037]

炭素前駆体は、通常、粒子または繊維の形状で使用される。本発明で用いる炭素前駆体粒子の平均粒径は、1mm以下であることが好ましい。炭素前駆体粒子の平均粒径が大きすぎると、良好な外観の成形物を得ることが難しくなる。炭素前駆体粒子の平均粒径は、好ましくは0.1μm~1mm、より好ましくは1μm~0.1mm、特に好ましくは5~500μmである。多くの場合、5~50μm程度の平均粒径の炭素前駆体粒子を使用することにより、良好な結果を得ることができる。本発明で使用する炭素前駆体繊維の平均直径は、0.1mm以下であることが好ましい。炭素前駆体繊維の平均直径が0.1mmを越えると、良好な外観の成形物を得ることが難しくなる。炭素前駆体繊維は、短繊維であることが分散性の観点から好ましい。

[0038]

3. 導電性充填材

本発明で使用する体積抵抗率が 10^{2} Ω ・c m未満の非繊維状導電性充填材としては、特に制限はなく、例えば、黒鉛、導電性カーボンブラック、金属粉末などが挙げられる。これらの中でも、体積抵抗率の制御性や再現性などの観点から

、黒鉛、導電性カーボンブラック、及びこれらの混合物などの導電性炭素材料が 好ましい。導電性炭素材料は、一般に粉末状や鱗片状の粒子である。

[0039]

本発明で使用する導電性カーボンブラックとしては、体積抵抗率が $10^{\circ}\Omega$ ・c m未満のものであれば特に制限はなく、例えば、アセチレンブラック、オイルファーネスブラック、サーマルブラック、チャンネルブラックなどを挙げることができる。これらは、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

[0040]

DBP吸油量が250ml/100g以上、好ましくは300ml/100g 以上と大きい導電性カーボンブラックを用いると、成形物の外層に対する内部の 体積抵抗率が相対的に低くなるため、用途・目的に応じてDBP吸油量の異なる 導電性カーボンブラックを使いわけることが可能である。導電性カーボンブラックのDBP吸油量は、ASTM D2414で規定された方法で測定する。すな わち、測定装置(Absorpotometer)のチャンバー中に導電性カーボンブラックを入れ、そのチャンバー中に、一定の速度でDBP(nージブチルフタレート)を加える。DBPを吸収するに従い、導電性カーボンブラックの粘度は上昇し、ある程度に達した時までに吸収したDBPの量からDBP吸油量を 算出する。粘度の検出は、トルクセンサーで行う。

[0041]

本発明で使用する黒鉛は、体積抵抗率が 10° $\Omega \cdot c m$ 未満のものであれば特に制限はなく、コークス、タール、ピッチなどを高温で黒鉛化処理した人造黒鉛、鱗片状黒鉛、鱗状黒鉛、及び土状黒鉛等の天然黒鉛を用いることができる。

[0042]

本発明で使用する金属繊維状物としては、ステンレス、アルミニウム、チタン 、鋼、真鍮等の金属繊維を挙げることができる。

本発明で使用する導電性充填材の体積抵抗率は、10 Ω・cm未満であり、 その下限は、通常、金属粉末や金属繊維などの金属材料の体積抵抗率である。

[0043]

4. 炭素繊維

本発明で使用する炭素繊維は、体積抵抗率が10 Ω・cm未満のものであれば特に制限はなく、セルロース系、ポリアクリルニトリル (PAN) 系、リグニン系、ピッチ系 (石炭ピッチ系、石油ピッチ系) などの種々の炭素繊維を使用することができる。これらの中でもPAN系炭素繊維、ピッチ系炭素繊維、及びこれらの混合物が好ましく、PAN系炭素繊維がより好ましい。

[0044]

炭素繊維の平均直径は、0.1 mm以下であることが好ましい。この平均直径が0.1 mmを越えると、良好な外観の成形物を得ることが難しくなる。炭素繊維は、平均繊維長が50μm以上の短繊維であることが好ましい。炭素繊維の平均繊維長が50μm以上であることにより、クリープ特性、弾性率、強度等の機械的性質の改善効果が顕著となる。炭素繊維の混合前の平均繊維長の上限は、通常80mm程度である。混合・押出後の合成樹脂組成物中での炭素繊維の平均繊維長の上限は、1000μm程度である。

[0045]

5. その他の充填材

本発明の合成樹脂組成物には、機械的強度や耐熱性を上げることを目的に、その他の充填材を配合することができる。

その他の充填材として、例えば、ガラス繊維、アスベスト繊維、シリカ繊維、 アルミナ繊維、ジルコニア繊維、窒化硼素繊維、窒化珪素繊維、硼素繊維、チタン酸カリ繊維などの無機繊維状物;ポリアミド、フッ素樹脂、ポリエステル樹脂 、アクリル樹脂などの高融点有機質繊維状物質;等の繊維状充填材が挙げられる

[0046]

また、その他の充填材として、例えば、マイカ、シリカ、タルク、アルミナ、カオリン、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、酸化チタン、フェライト、クレー、ガラス粉、酸化亜鉛、炭酸ニッケル、酸化鉄、石英粉末、炭酸マグネシウム、硫酸バリウム等の非繊維状充填材を挙げることができる。非繊維状充填材は、一般に粉末状や鱗片状の粒子である。

[0047]

これらの充填材は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。充填材は、必要に応じて、集束剤または表面処理剤により処理されていてもよい。集束剤または表面処理剤としては、例えば、エポキシ系化合物、イソシアネート系化合物、シラン系化合物、チタネート系化合物の官能性化合物が挙げられる。これらの化合物は、充填材に対して予め表面処理または集束処理を施して用いるか、あるいは合成樹脂組成物の調製の際に充填材と同時に添加してもよい。

[0048]

合成樹脂組成物の体積抵抗率または表面抵抗率を厳密に制御し、同時に機械的 強度や耐熱性を高める上で、これらの充填材の中でも、ガラス繊維などの導電性 をもたない無機繊維状充填材、及びタルク、炭酸カルシウムなどの導電性をもた ない非繊維状充填材が好ましい。

[0049]

6. 添加剤

本発明の合成樹脂組成物には、添加剤として、例えば、エポキシ基含有 α - オレフィン共重合体のような衝撃改質剤、エチレングリシジルメタクリレートのような樹脂改良剤、ペンタエリスリトールテトラステアレートのような滑剤、熱硬化性樹脂、酸化防止剤、紫外線吸収剤、ポロンナイトライドのような核剤、難燃剤、染料や顔料等の着色剤等を適宜添加することができる。

[0050]

7. 合成樹脂組成物

<合成樹脂組成物(1) >

本発明の合成樹脂組成物(1) は、合成樹脂(A) $40\sim98.5$ 重量%、体積抵抗率が $10^2\sim10^{10}$ Ω ・cmの炭素前駆体(B) $1\sim40$ 重量%、及び体積抵抗率が 10^2 Ω ・cm未満の非繊維状導電性充填材及び金属繊維状物からなる群より選ばれる少くとも一種の導電性充填材(C) $0.5\sim30$ 重量%を含有する合成樹脂組成物である。合成樹脂組成物(1) は、所望により、その他の充填材(D) $0\sim60$ 重量%をさらに含有することができる。その他の充填材(D) としては、非

導電性の無機充填材が好ましく、特に、ガラス繊維などの非導電性の無機繊維状充填材、並びにタルク、炭酸カルシウムなどの非導電性の非繊維状無機充填材が好ましい。各成分の割合は、合成樹脂組成物全量基準であり、合計で100重量%となる。

[0051]

合成樹脂組成物(1) の体積抵抗率は、半導電性領域である 10^{5} $\sim 10^{13}$ Ω ・c mであることが、その用途との関連で好ましい。

[0052]

合成樹脂組成物(1) 中での合成樹脂(A) の割合は好ましくは46~98.5重量%である。多くの場合、合成樹脂(A) の割合が46~97重量%の範囲で特に良好な結果を得ることができる。合成樹脂の割合が大き過ぎると、体積抵抗率を充分に低くすることができず、所望の半導電性領域の体積抵抗率を有する合成樹脂組成物を得ることが困難になる。合成樹脂の割合が小さ過ぎると、体積抵抗率が低くなりすぎて、所望の半導電性領域の体積抵抗率を有する合成樹脂組成物を得ることが困難になる。

[0053]

合成樹脂組成物(1) 中での炭素前駆体(B) の割合は、好ましくは $1\sim35$ 重量%、より好ましくは $3\sim30$ 重量%である。合成樹脂組成物(1) においては、多くの場合、炭素前駆体(B) の割合が $3\sim15$ 重量%程度と小さくても、所望の体積抵抗率を安定して得ることが可能である。炭素前駆体(B) の割合が大き過ぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率が低くなりすぎ、体積抵抗率を $10^5\sim10^8$ $10^5\sim1$

[0054]

合成樹脂組成物(1) 中での導電性充填材(C) の配合割合は、好ましくは0.5 ~25重量%、より好ましくは0.5~14重量%である。導電性充填材(C) の配合割合の下限は、1重量%が特に好ましい。導電性充填材(C) の配合割合が大き過ぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率が低くなりすぎ、体積抵抗率を10

 $\sim 10^{13}$ $\Omega \cdot c$ mの範囲内に制御することが困難となる。導電性充填材の配合割合が小さ過ぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率を充分に下げることが困難となるか、体積抵抗率を 10^{5} $\sim 10^{13}$ $\Omega \cdot c$ mの範囲内に制御することが困難となる。

[0055]

その他の充填材 (D) を配合する場合には、その配合割合は、合成樹脂組成物の全量基準で、好ましくは $1\sim5$ 0 重量%、より好ましくは $5\sim5$ 0 重量%である。その他の充填材 (D) を配合することにより、合成樹脂組成物の機械的物性や耐熱性等を改善することができる。

[0056]

本発明の合成樹脂組成物(1) において、体積抵抗率を半導電性領域の所望の値に厳密に制御するには、非繊維状導電性充填材(C) の割合をできるだけ小さくすることが望ましい。

[0057]

この観点から、合成樹脂(A) 46~98.5重量%、炭素前駆体(B) 1~40 重量%、及び導電性充填材(C) 0.5~14重量%を含有する合成樹脂組成物が 好ましい。また、本発明の合成樹脂組成物(1)において、炭素前駆体(B)及び導 電性充填材(C)の割合を共に小さくすることが可能である。この場合、炭素前駆 体(B)の割合を3~15重量%程度にまで小さくすることができる。さらに、炭 素前駆体(B)及び導電性充填材(C)の合計割合を好ましくは30重量%以下、よ り好ましくは25重量%以下にまで低減することも可能である。

[0058]

<合成樹脂組成物(2) >

本発明の合成樹脂組成物 (2) は、合成樹脂 (A) 46~98.5重量%、体積抵抗率が 10^2 ~ 10^{10} Ω ・c mの炭素前駆体 (B) 1~40重量%、及び体積抵抗率が 10^2 Ω ・c m未満の炭素繊維 (E) 0.5~14重量%を含有する合成樹脂組成物である。本発明の合成樹脂組成物 (2) には、所望により、その他の充填材 (D) 0~60重量%をさらに含有することができる。その他の充填材 (D) としては、非導電性の無機充填材が好ましく、特に、ガラス繊維などの非導電性の無機

繊維状充填材、並びにタルク、炭酸カルシウムなどの非導電性の非繊維状無機充填材が好ましい。各成分の割合は、合成樹脂組成物全量基準であり、合計で100重量%となる。

[0059]

合成樹脂組成物(2) の表面抵抗率は、 $10^5\sim10^{12}$ Ω であることが、用途との関連で好ましい。

[0060]

合成樹脂組成物(2) 中での合成樹脂(A) の割合は、好ましくは51~94重量%、より好ましくは57~90重量%、特に好ましくは60~85重量%である。合成樹脂(A) の割合が大き過ぎると、成形物の表面抵抗率を所望の程度にまで低くすることが困難である。合成樹脂(A) の割合が小さ過ぎると、炭素前駆体や炭素繊維の割合が多くなり、その結果、成形物の表面抵抗率が低くなりすぎる。

[0061]

合成樹脂組成物(2) 中での炭素前駆体(B) の含有量は、好ましくは $5\sim35$ 重量%、より好ましくは $8\sim30$ 重量%、特に好ましくは $10\sim30$ 重量%である。炭素前駆体(B) の割合が大きすぎると、成形物の表面抵抗率が低くなりすぎて、表面抵抗率を特にキャリアとして好適な $10^5\sim10^1$ Ω の範囲内に制御することが困難となる。炭素前駆体(B) の割合が小さすぎると、成形物の表面抵抗率を充分に下げることが困難となるか、あるいはキャリアとして好適な表面抵抗率の範囲内に制御することが困難となる。

[0062]

合成樹脂組成物(2) 中での炭素繊維(E) の割合は、好ましくは $1\sim14$ 重量%、より好ましくは $2\sim13$ 、特に好ましくは $5\sim10$ 重量%である。炭素繊維(E) の割合が大きすぎると、成形物の表面抵抗率が低くなりすぎて、キャリアとして好適な表面抵抗率の範囲内に制御することが困難となる。

[0063]

また、合成樹脂組成物(2) 中での炭素繊維(E) の割合が大きすぎると、ウェーハキャリアなどの成形物に成形した場合、場所による表面抵抗率のバラツキが大きくなる傾向が現れる。合成樹脂組成物(2) を成形して得られる成形物は、安定

した帯電特性などを示す上で、場所による表面抵抗率のバラツキが極めて小さいことが望ましい。当該成形物の表面抵抗率の測定(測定法は後記)において、最大表面抵抗率 Ω 、と最小表面抵抗率 Ω 。との比(Ω 、 $/\Omega$ 。)は、好ましくは10未満、より好ましくは6.5以下、特に好ましくは6以下であることが、安定した諸特性を示す上で望ましい。

[0064]

炭素繊維(E) の割合が小さすぎると、成形物の表面抵抗率を充分に下げることが困難となるか、特にキャリアとして好適な表面抵抗率の範囲内に制御することが困難となる。また、炭素繊維(E) の割合が少なすぎると、クリープ特性、弾性率、強度等の機械的性質の改善効果が小さい。

[0065]

<製造方法>

本発明の合成樹脂組成物(1) 及び(2) は、一般に合成樹脂組成物の調製に用いられる設備と方法により製造するすることができる。例えば、各原料成分をヘンシェルミキサー、タンブラー等により予備混合し、必要があればガラス繊維等の充填材や添加剤を加えてさらに混合した後、1軸または2軸の押出機を使用して混練し、押し出して成形用ペレットとすることができる。必要成分の一部をマスターバッチとしてから残りの成分と混合する方法、また、各成分の分散性を高めるために、使用する原料の一部を粉砕し、粒径を揃えて混合し溶融押出することも可能である。

[0066]

8. 成形物及び用途

本発明の合成樹脂組成物(1) 及び(2) は、射出成形や押出成形などの一般的な溶融成形加工法により、例えば、シート、フィルム、チューブ、容器、その他各種形状の成形物に成形加工することができる。本発明の合成樹脂組成物を成形して得られる成形物は、静電気の制御、帯電防止、電磁波シールド、塵埃吸着防止などが要求される広範な分野に好適に適用することができる。

[0067]

特に本発明の合成樹脂組成物(1) を用いると、体積抵抗率の場所によるバラツ

キが小さな成形物を得ることができる。一方、炭素前駆体と非繊維状導電性充填材の種類や配合割合などを調整することにより、必要に応じて、成形物の外層と内部の体積抵抗率を変化させることができる。例えば、成形物の外層を半導電性領域の体積抵抗率とし、内部を導電性領域(通常、 0.1×10^1 $\Omega\cdot cm$ 以上、 10^1 $\Omega\cdot cm$ 从上。 10^1 $\Omega\cdot cm$ 大部村として好適である。もちろん、本発明の合成樹脂組成物(1)を用いて、外層と内部の体積抵抗率がいずれも 10^1 1

本発明の合成樹脂組成物(2) は、特に半導電性領域の表面抵抗率が要求される 広範な分野において、各種成形物として好適に使用することができる。

[0068]

本発明の合成樹脂組成物及び成形物の具体的な用途としては、電気電子分野では、例えば、トートビン、ウェーハボート、ウェーハキャリア、ウェーハカセット、ICチップトレイ、ICチップキャリア、IC搬送チューブ、ICカード、テープ及びリールパッキング、各種ケース、保存用トレイ、保存用ビン、搬送装置部品、磁気カードリーダー、コンピュータハウジング、モデムハウジング、モニターハウジング、CRーROMハウジング、コネクター、コンピュータスロット、HDキャリア、MRヘッドキャリア、GMRヘッドキャリア、HSAキャリア、HDDのVCM、液晶パネルキャリアなどが挙げられる。

[0069]

OA機器分野では、電子写真複写機や静電記録装置などの画像形成装置における帯電ロール、帯電ベルト、除電ベルト、転写ロール、転写ベルト、現像ロールなどの帯電部材;記録装置用転写ドラム、ブッシュ、紙及び紙幣搬送部品、紙送りレール、フォントカートリッジ、インクリボンキャニスター、ガイドピン、トレー、ローラー、ギア、スプロケット、プリンターハウジング、コネクターなどが挙げられる。

通信機分野では、携帯電話部品、ペーガー、セルラーホーン部品、各種摺動材などが挙げられる。

[0070]

自動車分野では、内装材、アンダーフード、電子電気機器ハウジング、ガスタンクキャップ、燃料フィルタ、燃料ラインコネクタ、燃料ラインクリップ、燃料タンク、機器ビージル、ドアハンドル、燃料ライン、その他の各種部品などが挙げられる。

その他の分野では、電線及び電力ケーブル被覆材、電線支持体、電波吸収体、 床材、カーペット、防虫シート、パレット、靴底、テープ、ブラシ、送風ファン 、面状発熱体、ポリスイッチなどが挙げられる。

[0071]

特に、本発明の合成樹脂組成物(2) は、ウェーハ、半導体素子(IC、LSIなど)、電子部品(半導体ディバイス、回路部品、機能部品など)、情報記録媒体(磁気ディスク、光ディスクなど)などを搬送または保管するためのキャリアとしての用途に好適である。キャリアの形状、大きさなどは、それぞれの具体的な用途に応じて適宜定めることができる。具体例としては、例えば、キャリアボックスなどの単段・単層容器状、多段・多層の容器状、トレー状、シート状などの成形物を挙げることができる。

[0072]

実施例

以下に実施例及び比較例を挙げて、本発明についてより具体的に説明するが、 本発明は、これらの実施例のみに限定されるものではない。

なお、物性の測定方法は、以下に示すとおりである。

[0073]

(1) 体積抵抗率

体積抵抗率が 10° Ω ・cm以上の場合は、JIS K6911に準拠し、印加電圧100 Vで測定した。体積抵抗率が 10° Ω ・cm未満の場合は、JIS K7194(導電性プラスチックの4深針法により抵抗率測定試験法)に準拠して測定した。

成形物の外層の体積抵抗率は、射出成形物(130mm×100mm×3mm ; 平板)をそのまま用いて測定し、成形物の内部の体積抵抗率の測定は、厚み方 向の両サイドから約1mmずつ削った残りの厚み約1mmの平板について測定し た。

[0074]

(2) 表面抵抗率

試料の表面抵抗率が10° Ω以上の場合は、JIS-K6911に準拠し、定電圧器(菊水社製300-1A型)、電流計(ケースレー社製616型)及び試料セル(横河・ヒューレトパッカード社製1608A型)を用い、印加電圧100Vで測定した。試料の表面抵抗率が10° Ω未満の場合は、JIS-K7194に準拠し、三菱化学社製ロレスターUPを用いて測定した。

ウェーハキャリアの表面抵抗率の測定は、三菱化学社製ハイレスターUP及び 微小サンプル用プローブ(ガード電極直径10mm: UR-SSプローブ)を用 い、印加電圧500Vで測定した。測定は、成形物上の10点について行い、最 大と最小の表面抵抗率を示す。

[0075]

(3) 曲げ弾性率

ASTM D790に準拠して、曲げ弾性率を測定した。

[0076]

[製造例1] 炭素前駆体B」の製造

軟化点 210 \mathbb{C} 、キノリン不溶分 1 重量%、H/C原子比 0. 63 の石油系ピッチ 68 k g とナフタレン 32 k g とを、攪拌翼のついた内容積 300 Lの耐圧容器に仕込み、190 \mathbb{C} に加熱して溶解混合した後、80 ~ 90 \mathbb{C} に冷却して押出し、直径が約 500 μ mの紐状成形体を得た。

[0077]

次いで、この紐状成形体を長さと直径の比が約1.5になるように粉砕し、得られた粉砕物を93℃に加熱した0.53%のポリビニルアルコール(ケン化度88%)水溶液中に投下し、攪拌分散した後、冷却して、球状ピッチを得た。さらに、濾過を行って水分を除去し、球状ピッチの約6倍量のn-ヘキサンでピッチ成形体中のナフタレンを抽出除去した。

[0078]

このようにして得られた球状ピッチを、加熱空気を通じながら、260℃で1

時間保持して酸化処理を行い酸化ピッチを得た。この酸化ピッチを窒素気流中で580%で1時間処理した後、粉砕し、平均粒径が約 25μ mの炭素前駆体粒子を得た。このようにして得られた炭素前駆体粒子の炭素含有量は、91.0%であった。

[0079]

この炭素前駆体の体積抵抗率を調べるために、酸化ピッチを粉砕し、次いで、目開き約 100μ mのメッシュを用いて、 100μ m以上の粒子をふるい分けて除去した。この粉砕酸化ピッチ粉末13gを、断面積80cm 2 の円筒金型に充填し、圧力196MPaで成形して成形体を得た。この成形体を窒素気流中で上述の炭素前駆体粒子の製造方法における熱処理温度と同一温度である580℃で1時間熱処理して、炭素前駆体の体積抵抗率測定用試料を得た。この試料について、JIS K7194に準拠して、体積抵抗率を測定したところ、 3×10^7 $\Omega\cdot c$ mであった。

[0080]

[製造例2] <u>炭素前駆体B』の製造方法</u>

製造例1の炭素前駆体B₁の製造方法と同様にして得た球状ピッチ成形体を、加熱空気を通じながら、260℃で1時間保持して酸化処理を行い、酸化ピッチを得た。この酸化ピッチを窒素気流中で680℃で1時間熱処理した後、粉砕し、平均粒子径が約 22μ mの炭素前駆体粒子とした。この炭素前駆体粒子の炭素含有量は、95.0%であった。

[0081]

この炭素前駆体の体積抵抗率を調べるために、酸化ピッチを粉砕し、次いで、目開き約 100μ mのメッシュを用いて、 100μ m以上の粒子をふるい分けて除去した。この粉砕酸化ピッチ粉末13gを、断面積80cm 2 の円筒金型に充填し、圧力196MPaで成形して成形体を得た。この成形体を窒素気流中で上述の炭素前駆体粒子の製造方法における熱処理温度と同一温度である680℃で1時間熱処理して、炭素前駆体の体積抵抗率測定用試料を得た。この試料について、JIS K7194に準拠して、体積抵抗率を測定したところ、 2×10^4 $\Omega\cdot c$ mであった。

[0082]

[製造例3] 炭素前駆体B。の製造方法

製造例 1 の炭素前駆体 B_1 の製造方法と同様にして得た球状ピッチ成形体を、加熱空気を通じながら、260 \mathbb{C} で 1 時間保持して酸化処理を行い、酸化ピッチを得た。この酸化ピッチを窒素気流中で800 \mathbb{C} で 1 時間熱処理した後、粉砕し、平均粒子径が約 27μ mの炭素前駆体粒子とした。この炭素前駆体粒子の炭素含有量は、98.0%であった。

[0083]

この炭素前駆体の体積抵抗率を調べるために、酸化ピッチを粉砕し、次いで、目開き約 100μ mのメッシュを用いて、 100μ m以上の粒子をふるい分けて除去した。この粉砕酸化ピッチ粉末13gを、断面積80cm の円筒金型に充填し、圧力196MPaで成形し成形体を得た。この成形体を窒素気流中で上述の炭素前駆体粒子の製造方法における熱処理温度と同一温度である800で1時間熱処理して、炭素前駆体の体積抵抗率測定用試料を得た。この試料について、JISK7194に準拠し体積抵抗率を測定したところ、 5×10^{-1} $\Omega\cdot c$ mであった。

[0084]

[製造例4] <u>炭素前駆体B</u>, の製造方法

製造例1と同様にして、炭素含有量が91.0%の炭素前駆体粒子を得た。この炭素前駆体粉末13%を、断面積80cm の円筒金型に充填し、圧力196 MPaで成形し、成形体を得た。この試料について、 $_{1}$ JIS-K7194に準拠して体積抵抗率を測定したところ、 $_{5}$ ×10 $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{6}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{1}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{1}$ $_{2}$ $_{4}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{5}$ $_{7}$ $_{7}$ $_{8}$ $_{7}$ $_{8$

[0085]

[実施例1~11、及び比較例1~6]

表 1 に示す各成分(数値は重量%)をヘンシェルミキサーで均一にドライブレンドし、 $45\,\mathrm{mm}\,\phi$ の 2 軸混練押出機(池貝鉄鋼社製 $P\,\mathrm{CM}-45$)へ供給し、溶融押出を行い、ペレットを作製した。得られたペレットを真空乾燥した後、射出成形機(東芝機械社製 $I\,\mathrm{S}-75$)に供給し、射出成形して、体積抵抗率測定用の平板($130\,\mathrm{mm}\times100\,\mathrm{mm}\times3\,\mathrm{mm}$)を作成した。結果を表 $1\,\mathrm{D}$ び表 $2\,\mathrm{mm}$

に示す。

[0086]

【表1】

表1

		10 11					- 20	- 84	5 -	- 10	1	5 5	3	-	30 –	1		4E+07 6E+06	2E+07 4E+06
		_																┼	+
		6				79		1	7	1		14	1	l	1			3 6E+07	3 2E+07
		8		1	80			١	ı	7	1	13	1		1		1	8E+08	6E+08
	(9)	2	1	20	1	1	1	1	7	1	1	∞	,	ŀ	30	2	1	6E+07	5E+06
	施	9	20	-	Ι	ı	1	1	-	10	1	∞	1	1	32		1	7E+05	1E+05
	承	2	20	1	1	1	1	ı	-	4	1	8	1	-	38	I		5E+06	1E+06
(4	20	1	1	1	1	ı	1	9	1	6	1	1	35	ı	1	7E+05	6E+05
		3	20	-	1	1	-	1	10	-	1	1	1	7	39	ı	l	9E+07	1E+01
		2	20	1	1	I		1	7	-	1	1	7	ı	36	ı	ı	8E+07	5E+04
		1	50	ı	1	-	j	ı	9	-	1	6	_	!	32	ı	ı	1E+08	2E+07
			PPS	PBT	POM	PC	PP	PE	$B_{\rm l}$	${ m B_z}$	B₃	憑置	カーボンブラックA	カーボンブラックB	ガラスファイバー	4114	炭酸ががな	外層	内部
					るおを	日 /大/四 /日			H H	一次米二世野休	111600	支 龜與	争电压车堆材			充填剤		体積抵抗率	Ω•cm

【表2】

		嵌	2				
				比	較例		
		1	2	3	4	2	9
	Sdd	20	63.4	50	20	20	1
	PBT	1		1		1	67.6
ない。	POM	 -	1	1	1	1	1
日 以大型 AB	PC	1		1	1	1	1
	ЪЪ		1		1	-	1
	PE	I	I	ł		ì	
#	\mathbf{B}_{1}	20	1	1	1	I	1
灰条 非散体	B ₂	ı	1	1	1	1	1
111200	B₃	1	1	I	1	2	I
文(B) 押:	恐 置	-	_	15	17	2	1
争电压车插材	カーボンブラックA	-	,	1	. 1	ı	l
70.XI.3	カーボンブラックB	_	1.6	1	I	Ι	2.4
	ガラスファイバー	30	35	35	33	36	30
充填剤	タルク	_	-	_	1	1	ı
	炭酸カルシウム	_	-	-	1	1	ı
体積抵抗率	外層	3E+12	2E+08	1E+15	1E+02	4E+01	7E+08
ဂ္ ∙င္။	内部	1	1E+01		-	-	1E+01

[0088]

(脚注)

- (1) PPS:ポリフェニレンスルフィド(呉羽化学工業社製、フォートロンKPS W205)
- (2) PBT:ポリブチレンテレフタレート (ポリプラスチックス社製、ジュラネックス3300)
- (3) POM: ポリオキシメチレン (ポリプラスチックス社製、ジュラコンM14

- 0;ポリアセタール)
- (4) PC:ポリカーボネート(日本ジーイープラスチックス社製、レキサンSP 1110)
- (5) PP:ポリプロピレン (グランドポリマー社製、J107W)
- (6) PE:ポリエチレン(日本ポリケム社製、ノバテックLI801N)
- (7) 黒鉛: 鱗状黒鉛(日本黒鉛工業社製、CB-150; 体積抵抗率1×10⁻²Ω·cm)
- (8) カーボンブラック A:DBP吸油量 180ml/100g(電気化学工業社製、デンカブラック粉状品;体積抵抗率 1×10^{-2} $\Omega\cdot cm$)
- (9) カーボンブラックB: DBP吸油量500ml/100g (ライオン社製、ケッチェンブラックEC600JD; 体積抵抗率1×10 Ω・cm)
- (10) ガラスファイバー: 直径13 μm (日本電気硝子社製)
- (11) タルク: 松村産業株式会社、クラウンタルクDR
- (12) 炭酸カルシウム:白石工業社製、ホワイトンP30

[0089]

表1の実施例1~3の結果から明らかなように、炭素前駆体(B) と導電性充填材(C) とを併用し、かつ、導電性充填材の種類と配合割合を選択することにより、成形物の外層(表面部分)と内部と体積抵抗率をほぼ同様にしたり(実施例1)、内部の体積抵抗率を小さくしたり(実施例2~3)することができる。特に、DBP吸油量が大きい導電性カーボンブラックを添加すると(実施例3)、成形物の外層の体積抵抗率を半導電性領域に維持しつつ、内部の体積抵抗率を導電性領域に近付けることができる。したがって、本発明によれば、成形物の外層と内部の体積抵抗率を所望の範囲内に制御することが可能である。

[0090]

実施例1と実施例4を対比すると、体積抵抗率が異なる炭素前駆体を使用することにより、成形物の体積抵抗率の高低を制御することができる。実施例4~6を見ると、炭素前駆体(B)の割合が変化しても、合成樹脂組成物の体積抵抗率は、あまり変化せずに安定していることがわかる。実施例7~11は、合成樹脂の種類を変化させても、体積抵抗率が安定で均一な合成樹脂組成物及び成形物の得

られることを示している。

[0091]

表2の比較例1の結果から明らかなように、炭素前駆体のみを充填しても、合成樹脂組成物の体積抵抗率は、ほとんど低下しない。比較例2の結果からは、DBP吸油量が高いカーボンブラックを充填した場合、たまたま成形物外層の体積抵抗率が2E+08(=2×10°) Q・cmとなっても、成形物内部の体積抵抗率は、低いものしかできない。つまり、成形物の外層と内部とで同程度の体積抵抗率を得ることができない。比較例6は、合成樹脂の種類をPPSからPBTにかえても、比較例2と同様の結果が得られることを示している。これらの比較例2及び6の合成樹脂組成物は、後の表3の比較例7~8に示すように、射出成形条件のわずかの変化により、成形物(外層)の体積抵抗率が大幅に変動するものである。

[0092]

表2の比較例3及び4の結果からは、黒鉛だけの充填では、黒鉛の充填量の変化に対する合成樹脂組成物の体積抵抗率の変化が急激であり、体積抵抗率を精密に制御することが困難であることがわかる。比較例5の結果からは、炭素前駆体の体積抵抗率が低すぎると、合成樹脂組成物の体積抵抗率を半導電性領域に制御できないことがわかる。

[0093]

[実施例12~13、及び比較例7~8]

前記の実施例1、実施例7、比較例2、及び比較例6の各合成樹脂組成物について、表3に示すように、射出成形時の射出速度を変えて体積抵抗率測定用平板を作成し、体積抵抗率(外層)を測定した。結果を表3に示す。

[0094]

【表3】

表 3

	実施例12	実施例 13	比較例7	比較例8
射出速度	実施例1 樹脂組成物	実施例7 樹脂組成物	比較例2 樹脂組成物	比較例6 樹脂組成物
20 %	2E+08	8E+07	3E+09	4E+09
30 %	1E+08	6E+07	2E+08	7E+08
45 %	1E+08	4E+07	7E+06	2E+06
60 %	8E+07	4E+07	1E+06	1E+05

[0095]

表3に示された実験結果から明らかなように、本発明の合成樹脂組成物を用いた場合(実施例12~13)は、成形物の体積抵抗率は、射出成形条件にほとんど依存せず安定しているが、導電性カーボンブラックのみの充填で製造した合成樹脂組成物を用いた場合(比較例7~8)には、射出条件が変化すると、成形物の体積抵抗率が大きく変動することがわかる。

[0096]

[実施例14~19、比較例9~12]

表4に示す配合処方(数値は重量%)に基づいて、合成樹脂、炭素前駆体、炭素繊維、及びカーボンブラックの各成分をタンブラーミキサーで均一にドライブレンドした後、45mmφの2軸混練押出機(磯貝鉄鋼社製PCM-45)へ供給し、溶融押出を行ってペレットを調製した。得られたペレットを乾燥した後、射出成形機(東芝機械社製IS-75)により、表面抵抗率測定用の平板及び曲げ弾性率測定用の試験片を作成し、表面抵抗率及び曲げ弾性率を測定した。さらに、このペレットを用いて、332mm×310mm×301mmのウェーハキャリアを射出成形し、表面抵抗率を測定した。結果を表4に示す。

[0097]

【表4】

表4

(脚注)

- (1) PBT (ポリブチレンテレフタレート):ジュラネックス2002 (ポリプラスチックス社製)
- (2) PPS (ポリフェニレンスルフィド): フォートロンKPS W214 (呉羽化学工業社製)
- (3) PP (ポリプロピレン): J109NW (グランドポリマー社製)
- (4) PFA (テトラフルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエーテル共 重合体: P-63 (旭硝子社製)
- (5) PC (ポリカーボネート): CARIBRE 351-15 (住友ダウ社製)
- (6) PEEK (ポリエーテルケトン): 450P (VICTREX社製)
- (7) カーボンブラック: ケッチェンブラックEC6 00 JD、DBP吸油量500 m l / 100g (ライオン社製)
- (8) PAN系炭素繊維:ベスファイトHTA3000 (東邦レーヨン社製;体積 抵抗率1×10 ³ Ω・c m)

[0099]

表4の結果から明らかなように、炭素前駆体と炭素繊維を併用すると(実施例 $14\sim19$)、1E+07($=1\times10^7$)~2E+09($=2\times10^9$)) Ω の 狭い範囲で半導電性領域の表面抵抗率を示すとともに、炭素繊維を充填したことにより、曲げ弾性率が 5000 MP a 以上を示し、大型ウェーハキャリアなどに要求される剛性を達成していることがわかる。また、これらのキャリアは、その上のどの点における表面抵抗率も実質的に同一で、部分的に高抵抗の箇所がないために、空気中を浮遊している塵埃などを吸着することがない。もちろん、これらのキャリアは、半導体素子などを破壊するおそれもない。

[0100]

これに対して、合成樹脂に炭素繊維のみを含有させた場合(比較例9~10)には、炭素繊維の含有量の僅かの差で表面抵抗率が極端に変化する。したがって、所望の表面抵抗率を有する成形物を安定して得ることが困難である。また、これらのキャリア上には、表面抵抗率のバラツキが見られ、この点でも実用上問題がある。

[0101]

また、合成樹脂に導電性カーボンブラックのみを含有させた場合(比較例11~12)には、導電性カーボンブラックの含有量の僅かの差で表面抵抗率が極端に変化する。したがって、所望の表面抵抗率を有する成形物を安定して得ることが困難である。しかも、曲げ弾性率が3000MPa以下であり、大型ウェーハキャリアなどに要求される剛性を確保することができない。これらのキャリア上には、表面抵抗率のバラツキが見られ、この点でも実用上問題がある。

[0102]

産業上の利用可能性

本発明によれば、体積抵抗率を半導電性領域内の所望の値に厳密に制御することが可能で、かつ、体積抵抗率の再現性が良好であり、さらには、溶融成形による体積抵抗率の変動が少ない合成樹脂組成物が提供される。本発明によれば、必要に応じて、成形物の外層と内部とで体積抵抗率を所望の範囲内で異なるように制御することができる合成樹脂組成物が提供される。本発明によれば、このような合成樹脂組成物を成形してなる成形物が提供され、静電気の制御、帯電防止、電磁波シールド、塵埃吸着防止などが要求される広範な分野に好適に適用することができる。

[0103]

また、本発明によれば、表面抵抗率を半導電性領域の所望の値に制御することが可能で、かつ、表面抵抗率の再現性が良好であり、さらには、機械的特性に優れ、不純物の滲み出しも極めて少ない合成樹脂組成物が提供される。本発明の合成樹脂組成物を成形して得られる成形物は、表面抵抗率が半導電性領域にあり、機械的物性に優れ、不純物の滲み出しが極めて少ないものである。本発明の合成樹脂組成物は、特に表面抵抗率が 10^5 $\sim 10^{12}$ Ω の範囲にあり、機械的物性に優れ、かつ、不純物の滲み出しが極めて少ないウェーハキャリアなどのキャリアの成形に好適である。

【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT	inter winner de-	I-4I-6 Ma
			PLI/JP 99	
A. CLASSIF IPC 7	RCATION OF SUBJECT MATTER C08K3/04 H01B1/22 H01B1/3 C08K3/08 C08K13/00	24 C08K3/	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
According to	International Patent Class Fination (IPC) or to both national classific	ication and IPC		
B. FIELDS 5				
IPC 7	ourmentation seauched (dussification system followed by classifica COBK HO1B	dion symbols)		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that	t such documents are inc	luded in the fields so	erched
Eleatranio de	tis base consulted during the international search (name of data t	acce and, where practica	l, search tenns used)	
C DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		~	
Category 1	Citation of document, with indication, where appropriate of the	elevant passages		Relevant to claim No.
x	EP 0 874 024 A (KAWASAKI STEEL 28 October 1998 (1998-10-28) page 5, line 22 - line 32	ω)		13
х	EP 0 522 760 A (MINNESOTA NININ 13 January 1993 (1993-01-13) page 3, line 15 - line 37	G & MFG)		1-12
Х	US 5 770 216 A (MUHAMMED MANOUN 23 June 1998 (1998-06-23) column 19, line 44 - line 52	ET AL)	;	1-12
X	US 4 038 042 A (ADELMAN ROBERT 26 July 1977 (1977-07-26) column 15, line 20 - line 45	L)		1-12
		-/		
χ Fuett	her documents are listed in the continuation of box O.	X Patent family	y members are listed	In annex.
'A' docume	tegaries of oiked documents : ent defining the general atole of the ort which is not	T later document pu	ublished after the into and not in conflict with and the principle or the	the application but
"E" earlier d (iting d	or (e) relative visuality on addition want very delivery in	"X" document of perti- cannot be considered	cular relevance; the o dered novel or cannot	tained investion
etatio:	is cited to establish the publication date of another n or other special recson (as: specified) ent referring to an oral displaceure, use, exhibition or	"Y" document of parti cannot be considered in con-	cular relevance; the o dered to involve an in object with one or mo	talmed invention
"P" docume later ti	ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. "&" document membe		
	actual completion of the international search April 2000	Date of making o	6 the international sec 0 7, 07, 00	rch report
Name and n	naling address of the ISA European Patent Office, P.5. 5618 Palenthan 2 ML - 2230 HV Rijswijk	Authorized office	•	
	Tel. (+31-70) 340-2040, T.c. 31 a51 apo al. Fax: (+31-70) 340-3016	Andrio	110, G	·

Form PCT/15A/E19 (second-sheet) (July 1992)

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	International Application No
		PC:/JP 99/06870
(Continua	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory *	Citation of document, with indication where appropriate, of the relevant passages	Relovant to claim No.
	US 5 688 862 A (YOSHIDA TAKEO ET AL) 18 November 1997 (1997-11-18) column 3, line 37 - line 55; table 1	1,7
	·	
		; - - -
		: : : : : :

page 2 of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mational application No. PCT/JP 99/06870

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This International Search Report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Cleims Nos.: because they relate to parts of the International Application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no mourningful International Search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.; because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first shoot)
This international Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
See additional sheet
As all required actificinal search fees were timely paid by the applicant, this International Search Report covers all searchable claims. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international Search Report overs only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
No required additional search foos were timely paid by the applicant. Consequently, this International Search Report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1 ~ 12
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1998)

International Application No. PCT/JP 99 /06870

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

1. Claims: 1-12

Synthetic resin composition comprising: (A) 40-98,5 wt % of synthetic resin, (B) 1-40 wt% carbon precursor having a volume resistivity of 100 to 10.E10 ohm.cm and (C) 0,5 to 30 wt% of at least one conductive filler consisting of a non-fibrous conductive filler having a volume resistivity lower than 100 ohm.cm, and a formed or molded product thereof.

2. Claims: 1-12

Synthetic resin composition comprising: (A) 40-98,5 wt % of synthetic resin, (B) 1-40 wt% carbon precursor having a volume resistivity of 100 to 10.E10 ohm.cm and (C) 0,5 to 30 wt% of at least one conductive filler consisting of a metallic fibrous material having a volume resistivity lower than 100 ohm.cm, and a formed or molded product thereof.

3. Claims: 13-24

Synthetic resin composition comprising: (A) 46-98,5 wt % of synthetic resin, (B) 1-40 wt% carbon precursor having a volume resistivity of 100 to 10.E10 ohm.cm and (E) 0,5 to 14 wt% of carbon fiber having a volume resistivity lower than 100 ohm.cm, and a formed or molded product thereof.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

formation on patent family members

briter "ional Application No PC I / 1D QQ / P.6.87.0

	.100	mation on patent family men	nbers		PC I/JP	99/86870
Patent document cited in search report		Publication date	P	atent lamily nember(s)		Publication date
EP 0874024	A	28-10-1998	Jb M0	982128 1019531		22-05-1998 28-07-1998
EP 0522760	Α	13-01-1993	JP ZA	521742 920420		27-08-1993 31-03-1993
US 5770216	Α	23-06-1998	AU EP WO	662739 069827 942596	5 A	21-11-1994 28-02-1990
US 4038042		26-07-1977	us Zu			10-11-199
US 5688862	Α	18-11-1997	JР	820899	5 A	13-08-199

Form PCT/954/210 (patient tomoly annext (July 1992)

フロントページの続き				
(51) Int. C1.	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 8 K 7/04		C 0 8 K	7/04	
C 0 9 K 3/16	1 0 1	C 0 9 K	3/16	1 0 1 B
H01B 1/00		H 0 1 B	1/00	J
1/24			1/24	Z
(81)指定国 EP(A	T, BE, CH, CY,			
DE, DK, ES, FI, F				
T, LU, MC, NL, PT,				
S	, , ,			
F ターム(参考) 4F071 AA14	AA26 AA40 AA45 AA50			
	AA63 AB03 AB06 AB28			
ADO1	AD02 AE15 AF37 AH05			
	BA01 BB05 BC04			
	1 BB111 BD121 CF001			
	I CH091 CN021 DA016			
	6 DA066 DE237 DJ047			
	7 FA046 FA047 FD017			
	6 GG01 GQ00			
	DA17 DA18 DA19 DA20			
	DA42 DA43 DA47 DA53			
DD10				